明細書

色素增感型太陽電池

技術分野

- [0001] 本発明は、光エネルギーを電気エネルギーに直接変換する色素増感型太陽電池 に関し、更に詳しくは、電解質等に対する耐腐食性に優れた材質からなる集電電極 を有することで光電変換効率が向上した色素増感型太陽電池に関する。 発明の背景
- [0002] 現在、太陽光発電では、単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシリコン及びこれらを組み合わせたHIT(Heterojunction with Intrinsic Thin-layer)等を用いた太陽電池が実用化され、主力技術となっている。これらの太陽電池では光電変換の効率も20%に近く優れている。しかし、シリコン系太陽電池は素材製造にかかるエネルギーコストが高く、環境負荷などの面でも課題が多く、価格及び材料供給等における制限もある。一方、特開平1-220380号公報やNature誌(第353巻、pp. 737-740、1991年)においてGratzel等により提案された色素増感型太陽電池が安価な太陽電池として注目されている。この太陽電池は、増感色素を担持させたチタニア多孔質電極と対極との間に電解質体を介在させた構造を有し、現行のシリコン系太陽電池に比べて光電変換効率は低いものの、材料、製法等の面で大幅なコストダウンが可能である。
- [0003] この色素増感型太陽電池の光電変換効率を高めるためには、光照射により発生した電子を効率よく集めることが重要であり、そのためには導電性部材の内部抵抗を低減する必要がある。特に、十分な透光性が必要であるため極薄に形成される透光性導電層等では、内部抵抗の増大という問題が生じ、透光性導電層等の面積、即ち、太陽電池の面積が大きくなるほど、抵抗増大による光電変換効率の低下が顕著となる。そこで、電子を効率よく集めるための種々の形態の集電電極が提案されている。この集電電極としては、特開2000-231942号公報に開示されているように、透明基板と透明導電膜との間、又は透明導電膜の表面に、透明基板を所定の領域に分割するように配置され、電極部の内部抵抗を低減して光電変換効率を高める形態のも

のが知られている。また、特開2000-285977号公報に開示されているように、透明 導電性基板上に、アルミニウム、銅、銀等の金属からなり、平行線状、格子状等のパ ターン、並びに特定の線幅、厚さ及びピッチを有する金属リード(集電電極)が設けら れた光電変換素子も知られている。

[0004] しかしながら、色素増感型太陽電池における集電電極は、電解質等との接触により 腐食したり、剥離することがあるため、十分な光電変換効率を有するとともに、耐腐食 性に優れた集電電極を備える製品が必要とされている。

発明の概要

- [0005] 本発明は、上記の状況に鑑みてなされたものであり、電解質等に対して優れた耐腐食性を有する集電電極が配設され、実用的な光電変換効率を備えるとともに、集電電極の腐食が抑えられる色素増感型太陽電池を提供することを目的とする。特に、タングステンを含有する金属ワイヤを用いて集電電極を特定の形態に配設することで、光電変換効率が向上し、且つより耐久性に優れた色素増感型太陽電池を提供することを目的とする。
- [0006] 本発明の第1の特徴によれば、対向して配置された一対の基板と、該基板間に設けられた、増感色素を有する半導体電極、該半導体電極から集電するための第1集電電極、及び触媒層と、少なくとも該半導体電極と該触媒層との間に保持された電解質体とを備え、該基板の少なくとも一方の少なくとも一部が透光性を有し、上記第1集電電極はタングステンを含有することを特徴とする色素増感型太陽電池が提供される。
- [0007] 本発明の第2の特徴によれば、透光性を有する第1基板、該第1基板の表面に設けられた透光性導電層及び該透光性導電層の表面に設けられた増感色素を有する半導体電極を備える第1基体と、第2基板及び該第2基板の表面に設けられた触媒層を備え、且つ該触媒層が該半導体電極に対向するように配置された第2基体と、上記半導体電極と上記触媒層との間に設けられた電解質層と、下記(A)-(C)のいずれか:(A)上記第1基板と上記透光性導電層との間、該透光性導電層の内部若しくは該透光性導電層の表面側に設けられたタングステンを含有する第1集電電極、(B)上記第2基板と上記触媒層との間に設けられたタングステンを含有する第2集電電

極、(C)少なくとも一方がタングステンを含有する、上記第1基板と上記透光性導電層との間、該透光性導電層の内部若しくは該透光性導電層の表面側に設けられた第1集電電極と上記第2基板と上記触媒層との間に設けられた第2集電電極の双方、を有することを特徴とする色素増感型太陽電池が提供される。

図面の簡単な説明

[0008] [図1]本発明の第1実施形態に係る色素増感型太陽電池の断面図である。

[図2]本発明の第1実施形態に係る色素増感型太陽電池を第1基体の透光性基板の側からみた平面図である。

[図3]本発明の第1実施形態に係る色素増感型太陽電池の半導体電極、透光性導電層及び電解質層の一部を拡大して示す模式図である。

「図4]第1実施形態の変形例に係る色素増感型太陽電池の断面図である。

[図5]第1実施形態の別の変形例に係る色素増感型太陽電池の断面図である。

[図6]本発明の第2実施形態に係る色素増感型太陽電池の断面図である。

[図7]第2実施形態の変形例に係る色素増感型太陽電池の断面図である。

[図8]第2実施形態の別の変形例に係る色素増感型太陽電池の断面図である。

[図9]色素増感型太陽電池の透光性基板と透光性導電層との間における第1集電電極の配設状態を示す模式図である。

[図10]図9において透光性基板がガラス基板である場合の第1集電電極の配設状態を示す模式図である。

[図11]色素増感型太陽電池の第1透光性導電層と第2透光性導電層との間における 第1集電電極の配設状態を示す模式図である。

[図12]図11において透光性基板がガラス基板である場合の第1集電電極の配設状態を示す模式図である。

[図13]色素増感型太陽電池の透光性導電層の表面側における第1集電電極の配設 状態を示す模式図である。

[図14]図13において透光性基板がガラス基板である場合の第1集電電極の配設状態を示す模式図である。

[図15]色素増感型太陽電池の透光性導電層の表面に当接して配置された第1集電

電極の配設状態を示す模式図である。

[図16]色素増感型太陽電池の基板と触媒層との間における第2集電電極の配設状態を示す模式図である。

[図17]図16において基板がガラス基板である場合の第2集電電極の配設状態を示す模式図である。

[図18]色素増感型太陽電池の基板と導電層との間における第2集電電極の配設状態を示す模式図である。

[図19]図18において基板がガラス基板である場合の第2集電電極の配設状態を示す模式図である。

[図20]色素増感型太陽電池の第1導電層と第2導電層との間における第2集電電極の配設状態を示す模式図である。

[図21]図20において基板がガラス基板である場合の第2集電電極の配設状態を示す模式図である。

[図22]色素増感型太陽電池の導電層の表面側における第2集電電極の配設状態を示す模式図である。

[図23]図22において基板がガラス基板である場合の第2集電電極の配設状態を示す模式図である。

[図24]色素増感型太陽電池の導電層の表面に当接して配置された第2集電電極の 配設状態を示す模式図である。

[図25]本発明の他の実施形態に係る色素増感型太陽電池の断面図である。

[図26]本発明のその他の実施形態に係る色素増感型太陽電池の断面図である。

詳細な説明

- [0009] 以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。尚、共通する構成要素には同じ参照符号を付し、重複する説明を適宜省略する。
- [0010] 図1-3に示すように、本発明の第1実施形態に係る色素増感型太陽電池201は、 第1基体101と、第2基体102と、電解質層(電解質体)6と、第1集電電極71及び第 2集電電極72とを有する。第1基体101は、少なくとも一部が透光性を有する透光性 基板1と、透光性基板1の表面に設けられた透光性導電層21と、透光性導電層21の

表面に設けられた増感色素31を有する半導体電極3(図3参照)とを備える。また、第2基体102は、基板4と、基板4の表面に設けられた触媒層51と、基板4と触媒層51との間に設けられた導電層22とを備える。この第2基体102は、全体として透光性を有していてもよく、透光性を有していなくてもよい。従って、基板4及び触媒層51もそれぞれ透光性を有していてもよく、透光性を有していなくてもよい。尚、半導体電極3は基板4の側に設けることもできるが、半導体電極3により多くの光を照射させて光電変換効率を向上させるため、透光性を有する基板又はより高い透光性を有する基板の側、即ち、本実施形態では透光性基板1の側に設けることが好ましい。

- [0011] 図4に示すように、第1実施形態の変形例に係る色素増感型太陽電池202は、第2 基体102側の第2集電電極72が配設されていないという点を除き、色素増感型太陽 電池201と同様の構成となっている。また、図5に示すように、第1実施形態の別の変 形例に係る色素増感型太陽電池203も、第2基体102に導電層22が設けられ、基 板4と導電層22との間に第2集電電極72が配設されているという点を除いて、色素 増感型太陽電池201と同様の構成となっている。
- [0012] 図6に示すように、本発明の第2実施形態に係る色素増感型太陽電池204は、第1 基体101と、第2基体102と、電解質層(電解質体)6と、第1集電電極71及び第2集 電電極72とを有する。第1基体101は、少なくとも一部が透光性を有する透光性基 板1と、透光性基板1の表面に設けられた透光性導電層21と、透光性導電層21の表 面に設けられた増感色素31を有する半導体電極3(図3参照)とを備える。また、第2 基体102は、基板4と、基板4の表面に設けられた触媒層51とを備える。この第2基 体102は、全体として透光性を有していてもよく、透光性を有していなくてもよい。従 って、基板4、触媒層51及び導電層22もそれぞれ透光性を有していなくてもよい。従 って、基板4、触媒層51及び導電層22もそれぞれ透光性を有していてもよく、透光 性を有していなくてもよい。尚、半導体電極3は基板4の側に設けることもできるが、半 導体電極3により多くの光を照射させて光電変換効率を向上させるため、透光性を有 する基板又はより高い透光性を有する基板の側、即ち、本実施形態では透光性基板 1の側に設けることが好ましい。
- [0013] 図7に示すように、第2実施形態の変形例に係る色素増感型太陽電池205は、第2 基体102側の第2集電電極72が配設されていないという点を除き、色素増感型太陽

電池204と同様の構成となっている。また、図8に示すように、第2実施形態の別の変形例に係る色素増感型太陽電池206も、第2基体102に導電層22が設けられていないという点を除いて、色素増感型太陽電池204と同様の構成となっている。

[0014] 尚、本発明の色素増感型太陽電池201-206の各々における透光性とは、波長40 0〜900nmの可視光の透過率が10%以上であることを意味する。また、この透過率 は60%以上、特に85%以上であることが好ましい。以下、透光性の意味及び好まし い透過率はすべて同様である。

诱過率(%)=(诱過光量/入射光量)×100

- [0015] 透光性基板1は、その一部が透光性であれば太陽電池の基板として機能するが、 光電変換効率を高めるためには、平面方向の多くの部分、例えば、全面積の30% 以上、特に50%以上、更に70%以上が透光性であることが好ましく、全面が透光性 であることがより好ましい。
- [0016] 透光性基板1としては、ガラス、樹脂シート等からなる基板が使用される。樹脂シートは特に限定されず、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル、ポリフェニレンスルフィド、ポリカーボネート、ポリスルフォン、ポリエチリデンノルボルネン等からなる樹脂シートが挙げられる。
- [0017] 透光性基板1の厚さは材質によっても異なり、特に限定されないが、上記の透過率が60~99%、特に85~99%となる厚さであることが好ましい。
- [0018] 透光性導電層21は、透光性及び導電性を有していればよく、特に限定されない。 透光性導電層21としては、導電性酸化物からなる薄膜、炭素薄膜等が挙げられる。 導電性酸化物としては、酸化スズ、フッ素ドープ酸化スズ(FTO)、酸化インジウム、スズドープ酸化インジウム(ITO)、酸化亜鉛等が挙げられる。
- [0019] 透光性導電層21の厚さは材質によっても異なり、特に限定されないが、表面抵抗 が $100\Omega/\text{cm}^2$ 以下、特に $1\sim10\Omega/\text{cm}^2$ となる厚さであることが好ましい。
- [0020] 透光性導電層21の形成方法は特に限定されないが、金属、導電性酸化物等の微粒子を含有するペーストを、透光性基板1の表面に塗布して形成することができる。この塗布方法としては、ドクターブレード法、スキージ法、スピンコート法等の各種の方法が挙げられる。また、透光性導電層21は、金属、導電性酸化物等を用いたスパッ

タリング法、真空蒸着法、イオンプレーティング法等により形成することもできる。

- [0021] 増感色素31としては、光電変換の作用を向上させる錯体色素及び有機色素を用いることができる。この錯体色素としては金属錯体色素が挙げられ、有機色素としてはポリメチン色素、メロシアニン色素等が挙げられる。金属錯体色素としてはルテニウム錯体色素及びオスミウム錯体色素等が挙げられ、ルテニウム錯体色素が特に好ましい。更に、光電変換がなされる波長域を拡大し、変換効率を向上させるため、増感作用が発現される波長域の異なる2種以上の増感色素を併用することもできる。この場合、照射される光の波長域と強度分布とによって併用する増感色素の種類及びそれらの量比を設定することが好ましい。また、増感色素31は半導体電極3に結合するための官能基を有することが好ましい。この官能基としては、カルボキシル基、スルホン酸基、シアノ基等が挙げられる。
- [0022] 半導体電極3の電極基体は金属酸化物、金属硫化物等により形成することができる。金属酸化物としては、チタニア、酸化スズ、酸化亜鉛、五酸化二ニオブ等の酸化ニオブ、酸化タンタル、ジルコニア等が挙げられる。また、チタン酸ストロンチウム、チタン酸カルシウム、チタン酸バリウム等の複酸化物を用いることもできる。更に、金属硫化物としては、硫化亜鉛、硫化鉛、硫化ビスマス等が挙げられる。
- [0023] 半導体電極3の電極基体の作製方法は特に限定されず、例えば、金属酸化物、金属硫化物等の微粒子を含有するペーストを透光性導電層21の表面に塗布し、焼成することにより作製することができる。ペーストの塗布方法も特に限定されず、スクリーン印刷法、ドクターブレード法、スキージ法、スピンコート法等が挙げられる。このようにして作製された半導体電極3の電極基体は微粒子が集合してなる集合体の形態で形成される。或いは、半導体電極3の電極基体は、透光性導電層21の表面に、金属酸化物、金属硫化物等の微粒子及び少量の有機高分子等が分散されたコロイド溶液を塗布し、その後、乾燥し、次いで、加熱して有機高分子等分解させて除去することにより作製することもできる。コロイド溶液も、スクリーン印刷法、ドクターブレード法、スキージ法、スピンコート法等の各種の方法により塗布することができる。このようにして作製した半導体電極3の電極基体も微粒子が集合してなる集合体の形態で形成される。

- [0024] 半導体電極3の厚さは特に限定されないが、 $0.1 100 \mu$ mとすることができ、 $1 50 \mu$ m、特に $2 40 \mu$ m、更に $5 30 \mu$ mとすることが好ましい。半導体電極3の厚さが $0.1 100 \mu$ mであれば、光電変換が十分になされ、発電効率が向上する。
- [0025] また、半導体電極3は、その強度及び透光性導電層21との密着性を向上させるため熱処理することが好ましい。熱処理の温度及び時間は特に限定されないが、熱処理温度は40~700℃、特に100~500℃、熱処理時間は10分~10時間、特に20分~5時間とすることが好ましい。尚、透光性基板1として樹脂シートを用いる場合は、樹脂が熱劣化しないように低温で熱処理することが好ましい。
- [0026] 半導体電極3の電極基体に増感色素31を付着させる方法は特に限定されず、例えば、増感色素31を有機溶媒に溶解させた溶液に電極基体を浸漬し、溶液を含侵させ、その後、有機溶媒を除去することにより付着させることができる。また、増感色素31を有機溶媒に溶解させた溶液を、電極基体に塗布し、その後、有機溶媒を除去することにより付着させることもできる。この塗布方法としては、ワイヤーバー法、スライドホッパー法、エクストルージョン法、カーテンコート法、スピンコート法、スプレーコート法等が挙げられる。更に、この溶液は、オフセット印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷等の印刷法により塗布することもできる。
- [0027] 増感色素31の付着量は電極基体1gに対して0.01~1ミリモル、特に0.5~1ミリモルであることが好ましい。付着量が0.01~1ミリモルであれば、半導体電極3における光電変換が効率よくなされる。また、電極基体に付着しなかった増感色素31が電極周辺に遊離していると、変換効率が低下することがある。そのため、増感色素31を付着させる処理の後、半導体電極3を洗浄して余剰の増感色素を除去することが好ましい。この除去は、洗浄槽を用いてアセトニトリル等の極性溶媒及びアルコール系溶媒などの有機溶媒で洗浄することにより行うことができる。また、電極基体に多くの増感色素を付着させるためには、電極基体を加熱して、浸漬、塗布等の処理を行うことが好ましい。この場合、電極基体の表面に水が吸着するのを避けるため、加熱後、常温に降温させることなく40~80℃で速やかに処理することが好ましい。
- [0028] 基板4は、上述の通り、透光性を有していてもよく、透光性を有していなくてもよい。
- [0029] 透光性を有する基板4としては、透光性基板1の場合と同様にガラス、樹脂シート等

を用いることができる。基板4が樹脂シートである場合、透光性基板1のときと同様に、ポリエステル、ポリフェニレンスルフィド、ポリカーボネート、ポリスルフォン、ポリエチリデンノルボルネン等の熱可塑性樹脂を用いて形成することができる。基板4が透光性を有する場合、基板4の厚さは材質によっても異なり、特に限定されないが、前記の透過率が60~99%、特に85~99%となる厚さであることが好ましい。

- [0030] 透光性を有していない基板4としては、セラミック基板を用いることができる。セラミック基板は強度が大きく、この基板が支持基板となって耐久性に優れた色素増感型太陽電池とすることができる。セラミック基板の形成に用いるセラミックは特に限定されず、酸化物系セラミック、窒化物系セラミック、炭化物系セラミック等の各種のセラミックを用いることができる。酸化物系セラミックとしては、アルミナ、ムライト、ジルコニア等が挙げられる。また、窒化物系セラミックとしては、窒化ケイ素、サイアロン、窒化チタン、窒化アルミニウム等が挙げられる。更に、炭化物系セラミックとしては、炭化ケイ素、炭化チタン、炭化アルミニウム等が挙げられる。セラミックとしては、アルミナ、窒化ケイ素、ジルコニア等が好ましく、アルミナが特に好ましい。基板4がセラミックからなる場合、その厚さは特に限定されないが、100μm~5mm、特に500μm~5mm、更に800μm~5mmとすることができ、800μm~5mm、特に500μm~5mm、更に800μm~5mmとすることができ、800μm~5mmであれば、この強度の大きい基板の厚さが100μm~5mm、特に800μm~5mmであれば、この強度の大きい基板が支持基板となり、優れた耐久性を有する色素増感型太陽電池とすることができる
- [0031] 触媒層51は、触媒活性を有する物質、又は触媒活性を有する物質を含有する、金属、透光性導電層21の形成に用いられる導電性酸化物及び導電性高分子のうちの少なくとも1種、により形成することができる。触媒活性を有する物質としては、白金、ロジウム等の貴金属、カーボンブラック等が挙げられ、これらは併せて導電性を有する。(但し、銀は電解質等に対する耐腐食性が低いため好ましくない。以下、電解質等が接触し得る部分には同様に銀は好ましくない。)触媒層51は、触媒活性を有し、且つ電気化学的に安定な貴金属により形成することが好ましく、触媒活性が高く、電解質溶液に溶解され難い白金を用いることが特に好ましい。
- [0032] 触媒活性を有さない、金属、導電性酸化物及び導電性高分子等を用いる場合、触

媒層51に混合されて用いられる金属としては、アルミニウム、銅、クロム、ニッケル、タングステン等が挙げられる。更に、触媒層51に混合されて用いられる導電性高分子としては、ポリアニリン、ポリピロール、ポリアセチレン等が挙げられる。また、この導電性高分子としては、導電性を有さない樹脂に各種の導電性物質を配合して調製したものが挙げられる。この樹脂は特に限定されず、熱可塑性樹脂でも熱硬化性樹脂でもよい。熱可塑性樹脂としては、熱可塑性ポリエステル樹脂、ポリアミド、ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル等が挙げられる。更に、熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、熱硬化性ポリエステル樹脂、フェノール樹脂等が挙げられる。導電性物質も特に限定されず、カーボンブラック、銅、アルミニウム、ニッケル、クロム、タングステン等の金属、ポリアニリン、ポリピロール、ポリアセチレン等の導電性ポリマーなどが挙げられる。導電性物質としては、導電性と触媒活性とを併せて有する貴金属及びカーボンブラックが特に好ましい。導電性物質は1種のみを用いてもよく、2種以上を用いてもよい。

- [0033] 触媒活性を有さない、金属、導電性酸化物及び導電性高分子等を用いる場合、上 記の触媒活性を有する物質の含有量は、金属、導電性酸化物、導電性高分子等を 100質量部とした場合に、1~99質量部、特に50~99質量部であることが好ましい
- [0034] このように、触媒層51は、導電性及び触媒活性を有する物質により形成することができる。また、触媒活性を有する物質を含有する、金属、導電性酸化物及び導電性高分子のうちの少なくとも1種により形成することもできる。更に、触媒層51は、1種の材料のみからなる層でもよく、2種以上の材料からなる混合層でもよい。また、触媒層51は、単層でもよく、金属層、導電性酸化物層、導電性高分子層、並びに金属、導電性酸化物及び導電性高分子のうちの2種以上からなる混合層のうちの2層以上からなる多層の触媒層でもよい。
- [0035] 触媒層51の厚さは特に限定されないが、単層及び多層のいずれの場合も、3nm $\sim 10\,\mu$ m、特に3nm $\sim 2\,\mu$ mとすることができる。触媒層51の厚さが3nm $\sim 10\,\mu$ m であれば、十分に抵抗の低い触媒層51とすることができる。
- [0036] 触媒活性を有する物質からなる触媒層51は、触媒活性を有する物質の微粒子を 含有するペーストを、基板4の表面、又は下記のように導電層22を有する場合は、こ

の導電層22の表面に塗布して形成することができる。また、触媒活性を有する物質を含有する金属、導電性酸化物からなる触媒層51も、触媒活性を有する物質の場合と同様の方法により形成することができる。この塗布方法としては、スクリーン印刷法、ドクターブレード法、スキージ法、スピンコート法等の各種の方法が挙げられる。更に、これらの触媒層51は、スパッタリング法、蒸着法、イオンプレーティング法等により、基板4等の表面に

金属等を堆積させて形成することもできる。また、触媒活性を有する物質を含有する 導電性高分子からなる触媒層51は、導電性高分子と、粉末状又は繊維状等の触媒 活性を有する物質とを、バンバリーミキサ、インターナルミキサー、オープンロール等 の装置により混練して調製した樹脂組成物をフィルムに成形し、このフィルムを基板4 等の表面に接合して形成することができる。更に、樹脂組成物を溶媒に溶解又は分 散させて調製した溶液又は分散液を基板4等の表面に塗布し、乾燥して、溶媒を除 去し、必要に応じて加熱して形成することもできる。尚、触媒層51が混合層であるとき は、含有される材料の種類に応じて、上記の各種の方法等のうちの適宜の方法によ り形成することができる。

- [0037] 第2基体102は、基板4と触媒層51との間に更に導電層22を有していてもよい。
- [0038] 導電層22は、透光性を有していても透光性を有していなくてもよく、透光性導電層 21と同様の材料等を用いて形成することができる。
- [0039] 導電層22は、透光性を有している必要がないこともあって、その厚さは特に限定されないが、コストの面からは薄膜とすることが好ましい。尚、薄膜とすれば透光性となるが、内部抵抗は高くなる。従って、導電層22の厚さは透光性と内部抵抗とを勘案して設定することが好ましく、通常、表面抵抗が100Ω/cm²以下、特に1~10Ω/cm²となる厚さとすることができる。
- [0040] 導電層22の形成方法も特に限定されないが、金属、導電性酸化物等の微粒子を含有するペーストを、基板4の表面に塗布して形成することができる。この塗布方法としては、ドクターブレード法、スキージ法、スピンコート法等の各種の方法が挙げられる。更に、この導電層22は、スパッタリング法、蒸着法、イオンプレーティング法等により、基板4の表面に金属等を堆積させて形成することもできる。

- [0041] 色素増感型太陽電池201-206は、第1基体101における第1集電電極71及び第2基体102における第2集電電極72のうちの少なくとも一方を有する。第1集電電極71及び第2集電電極72のいずれか一方が設けられている場合は、この集電電極71はタングステンを含有する。第1集電電極71及び第2集電電極72がともに設けられている場合は、これらがともにタングステンを含有していてもよいし、いずれか一方がタングステンを含有していてもよい。色素増感型太陽電池201-206に用いられる電解質層6に含有される電解質等は腐食性が高く、この電解質等に対する耐腐食性に優れるタングステンを用いることにより、集電電極71、72の腐食が抑えられ、電池の耐久性が向上する。集電電極は、特に半導体電極3が設けられた第1基体101の側に第1集電電極71として設けられていることが好ましく、これにより半導体電極3において発生した電子が第1集電電極71により効率よく集められ、光電変換効率が向上する。
- [0042] タングステンを含有する第1集電電極71及び/又は第2集電電極72としては、純タングステンからなるものでもよく、タングステンと他の金属との混合物からなるものでもよい。(純タングステンとは、99.98%以上の純度であるタングステンをそのまま使用し、他の金属を混合しないことを意味する。)これらのうちでは、純タングステンが、電解質層6に含有される電解質等に対する耐腐食性に特に優れるため好ましい。また、タングステン以外の金属としては、耐腐食性に優れるニッケル、チタン、貴金属等を用いることが好ましい。更に、タングステンと他の金属とを併用する場合、タングステンと他の金属との合計を100質量%とした場合に、タングステンの含有量は95質量%以上、特に98質量%以上、更に99.9質量%以上とすることができる。(タングステンの含有量は100質量%であってもよい。但し、この100質量%とは、99.98%以上の純度であるタングステンをそのまま使用し、他の金属を混合しないことである。)タングステンの含有量が95質量%以上であれば、集電効率が高く、且つ電解質層6に含有される電解質等に対する耐腐食性に優れ、十分な耐久性を有する色素増感型太陽電池201-206とすることができる。
- [0043] 第1集電電極71は、透光性基板1と透光性導電層21との間、透光性導電層21の 内部、又は透光性導電層21の表面側に設けることができる。即ち、第1集電電極71

は半導体電極3に接して設けられていてもよいし、透光性導電層21を介して設けられていてもよい。

- [0044] 第1集電電極71の平面形状は特に限定されず、半導体電極3を囲むように、又は 半導体電極3を所定の領域に分割するように配設することができる。この所定の領域 に分割するように配設するとは、完全に連続した第1集電電極71により分割されてい る場合のみでなく、第1集電電極71の一部に不連続な部分がある場合も意味する。 より具体的には、第1集電電極71の平面形状は、例えば、格子状、櫛歯状、放射状 等とすることができる。
- [0045] また、第1集電電極71の幅及び厚さは特に限定されず、その電気抵抗及びコスト等を勘案し設定することが好ましい。第1集電電極71が格子状、櫛歯状又は放射状等の平面形状で配設される場合、第1集電電極71の全面積は、半導体電極3の全面積に対して0.1~20%、特に0.1~5%、更に0.1~1%であることが好ましい。第1集電電極71の全面積が半導体電極3の全面積に対して特に0.1~1%であれば、集電効率を高めることができ、且つ半導体電極3に照射される光量を十分に保持することができる。
- [0046] 第2集電電極72は、基板4と触媒層51との間、基板4と導電層22との間、導電層2 2の内部、又は導電層22の表面側に設けることができる。即ち、第2集電電極72は 触媒層51に接して設けられていてもよいし、導電層22を介して設けられていてもよい
- [0047] この第2集電電極72は、触媒層51、導電層22を白金等の導電性に優れる貴金属により形成し、特に20nm以上、更に1 µ m以上(通常、10 µ m以下)と厚さが十分である場合は、導電性の観点からは設ける必要はないが、コストの面では設けることが好ましい。即ち、白金等は高価であるため、触媒層51、導電層22をできるだけ薄層とすることが好ましいが、薄層であると抵抗が高くなるため、第2集電電極72を設けることで、集電効率を向上させるとともに、コストを低減することができる。更に、触媒層51を前記の導電性酸化物に触媒活性を有する物質を配合した組成物等により形成したとき、及び導電層22を前記の導電性酸化物等により形成したときは、触媒層51及び導電層22の抵抗はより高くなるため、第2集電電極72を設け、集電効率を高める

ことが好ましい。上述の通り、タングステンを含有する第1集電電極が設けられている場合は、第2集電電極72の材質は特に限定されず、ニッケル等を用いることもできるが、この第2集電電極72も導電性及び耐腐食性に優れ、且つ安価なタングステン又はタングステンを含有する金属からなることが好ましい。タングステンを含有することで、第2集電電極72の腐食が抑えられ、電池の耐久性を向上させることができる。この第2集電電極72に関する記載は、後記の第2集電電極72が金属ワイヤからなる場合もそのまま適用することができる。

[0048] 第2集電電極72の平面形状も特に限定されないが、第2基体102の側では透光性 は必須でないため、第2集電電極72を面状とすることができる。また、触媒層51又は 導電層22を所定の領域に分割するように配設することもできる。抵抗の低い第2集電 電極72とするためには、触媒層51等と類似の平面形状であり、且つ触媒層51等に 対して50%以上、特に65%以上、更に80%以上(同面積でもよい。)の面積の面状 の電極であることが好ましい。 更に、触媒層51等と相似形に配設されることがより好ま しい。また、触媒層51等を所定の領域に分割するように配設する場合は、その形状 は、例えば、格子状、櫛歯状、放射状等とすることができる。尚、所定の領域に分割 するように配設する場合は、完全に連続した第2集電電極72により分割されていると きのみでなく、第2集電電極72の一部に不連続な部分があるときも意味する。また、 この第2集電電極72の幅(面状でない場合)及び厚さは特に限定されず、その電気 抵抗及びコスト等を勘案し設定することが好ましい。第2集電電極72が格子状、櫛歯 状又は放射状等の平面形状で配設される場合、第2集電電極72の全面積は特に限 定されず、触媒層51の全面積に対して0.1%以上、特に5%以上とすることができ、 更に、90%以上、特に100%

とすることもできる。このような集電電極72であれば、集電効率をより高めることができる。

[0049] 第1集電電極71及び第2集電電極72を設ける方法は特に限定されないが、例えば、所定のパターンが形成されたマスクを用いて、マグネトロンスパッタ法及び電子ビーム蒸着法等の物理的蒸着法などでタングステン又はタングステン及びその他の金属を堆積させ、その後、フォトリングラフィー等によりパターニングする方法が挙げられ

る。また、タングステン粉末等のタングステン成分を含有するペーストを用いてスクリーン印刷法等によりパターニングし、その後、焼成する方法などにより形成することができる。物理的蒸着法などに用いるタングステン以外の金属としては、ニッケル、チタン、白金、金等の貴金属、銅等を用いることができる。このタングステン以外の金属としては、耐腐食性に優れるニッケル、チタン、貴金属等を用いることが好ましい。更に、ペーストに含有されるタングステン以外の金属としても、ニッケル、チタン、白金、金等の貴金属、銅等を用いることができる。このタングステン以外の金属としては、耐腐食性に優れるニッケル、チタン、貴金属等を用いることが好ましい。

- [0050] タングステンと他の金属とを併用する場合、タングステンと他の金属との合計を100 質量%とした場合に、タングステンの含有量は95質量%以上、特に98質量%以上、 更に99.9質量%以上(100質量%であってもよい。但し、この100質量%とは、99.98%以上の純度であるタングステンをそのまま使用し、他の金属を混合しないことで ある。)とすることができる。タングステンの含有量が95質量%以上であれば、集電効率が高く、且つ電解質層を形成する電解質等に対する耐腐食性に優れ、十分な耐 久性を有する色素増感型太陽電池とすることができる。
- [0051] また、第1集電電極71及び第2集電電極72のうちの少なくとも一方をタングステンを含有する金属ワイヤにより形成することもできる。この場合、純タングステン(この純タングステンとは、99.98%以上の純度であるタングステンをそのまま使用し、他の金属を混合しないことを意味する。)からなるワイヤでもよく、タングステンと他の金属との混合物からなるワイヤでもよい。これらのうちでは、純タングステンからなるワイヤを用いた集電電極が、電解質層を形成する電解質等に対する耐腐食性に特に優れるため好ましい。
- [0052] タングステンと他の金属との混合物からなる金属ワイヤを用いる場合、この他の金属 は特に限定されないが、電解質等に対する耐腐食性等に優れた金属が好ましい。この他の金属としては、ニッケル、チタン及び白金、金等の貴金属などが挙げられる。 他の金属を併用するときは、タングステンと他の金属との合計を100質量%とした場合に、タングステンの含有量を95質量%以上、特に98質量%以上、更に99.9質量%以上(100質量%であってもよい。但し、この100質量%とは、99.98%以上の純

度であるタングステンをそのまま使用し、他の金属を混合しないことである。)とすることが好ましい。タングステンの含有量が95質量%以上であれば、電解質等に対する 耐腐食性に優れた集電電極とすることができる。

- [0053] 金属ワイヤの径方向の断面形状は特に限定されず、円形、楕円形及び三角形、四角形等の多角形のいずれであってもよい。更に、金属ワイヤの径方向の寸法(断面形状が円形であるときは直径、その他の形状であるときは最大寸法とする。)も特に限定されず、1~100μm、特に10~50μm、更に20~30μmのものを用いることができる。金属ワイヤの径方向の寸法が1~100μm、特に5~100μmであれば、集電電極として十分に機能し、集電電極を設ける際の作業性等にも何ら問題はない。また、この金属ワイヤからなる集電電極の場合、ワイヤが特に粗になる部分がないように配設すれば、半導体電極及び触媒層等の全面において集電が効率よくなされるため好ましい。尚、透光性を必須とする第1基体101の側では、ワイヤが密になりすぎないようにすれば、半導体電極3に照射される光量を十分に保持することができる。
- [0054] 金属ワイヤからなる第1集電電極71は、半導体電極3を取り囲むような位置に配設することができる。更に、第1集電電極71が半導体電極3を所定の領域に分割するような形状で配設することができる。この所定の領域に分割するように配設するとは、完全に連続した第1集電電極71により分割されている場合のみでなく、第1集電電極71の一部に不連続な部分がある場合も意味する。より具体的には、第1集電電極71の平面形状は、格子状、櫛歯状、放射状等とすることができる。また、第1集電電極71が格子状、櫛歯状又は放射状に配設される場合、第1集電電極71の全面積(光が照射される方向と直角方向におけるワイヤの最大寸法の部分でみた面積の合計である。)は、半導体電極3の全面積に対して0.1〜20%、特に0.1〜5%、更に0.1〜1%であることが好ましい。第1集電電極71の全面積が半導体電極3の全面積に対して特に0.1〜1%であれば、集電効率を高めることができ、且つ半導体電極3に照射される光量を十分に保持することができる。
- [0055] 第2集電電極72の場合は、透光性を勘案する必要がないため、その配設形状は特に限定されない。この金属ワイヤからなる第2集電電極72は、第1集電電極71と同様の形状とすることができる。即ち、基板4及び触媒層51の表面に半導体電極3を投影

した場合に、第2集電電極72により半導体電極3が取り囲まれるような位置に配設することができる。また、第2集電電極72が触媒層51又は導電層22を所定の領域に分割するような形状で配設することもでき、第1集電電極71の場合と同様に、格子状、櫛歯状又は放射状等とすることができる。また、第2集電電極72の全面積(光が照射される方向と直角方向におけるワイヤの最大寸法の部分でみた面積の合計である。)は特に限定されず、触媒層51等の全面積に対して0.1%以上、特に5%以上とすることができ、第2基体102は全体として透光性は必須でないため、この全面積は90%以上、更に100%とすることもできる。このようにワイヤを密に配設した集電電極であれば、集電効率をより高めることができる。

- [0056] 第1集電電極71は、図9のように、透光性基板1と透光性導電層21との間に設けられ、且つその一部は透光性基板1に埋め込まれ、他部は透光性導電層21と接するように配設することができる。金属ワイヤが透光性基板1に埋め込まれる割合(ワイヤの断面でみた場合に断面の全面積に対する埋め込まれている部分の面積の百分率で表した割合)は特に限定されないが、50~90%、特に60~90%、更に65~80%とすることができる。この割合が50~90%であれば、第1集電電極71を透光性基板1によって十分に保持することができる。また、透光性導電層21と確実に接続させることができ、集電効率を向上させることができる。
- [0057] 第1集電電極71を設ける方法は特に限定されない。樹脂基板である場合は、成形型内にワイヤを配置し、この成形型を用いて基板を成形することで、ワイヤの一部が埋め込まれた基板を作製し、その後、この基板のワイヤの他部が露出している側の表面に透光性導電層21を設け、この透光性導電層21の表面に半導体電極3を設けることにより、第1集電電極71を図9のように配設することができる。また、予め所定形状の樹脂基板を作製し、この樹脂基板の一面にワイヤを配置し、ワイヤ等を加熱し、押圧して、ワイヤの一部を基板に埋め込み、その後、この基板のワイヤの他部が露出している側の表面に透光性導電層21を設け、この透光性導電層21の表面に半導体電極3を設けることで、第1集電電極71を図9のように配設することもできる。更に、ガラス基板である場合は、基板の一面に、断面形状が三角形、四角形等の多角形及び半円形などの集電電極を配設するための溝を形成し、この溝にワイヤを嵌め込み、こ

の面に透光性導電層21を設け、この透光性導電層21の表面に半導体電極3を設けることにより、第1集電電極71を図10のように配設することができる。尚、ガラス基板とワイヤとの間に空隙があるのは好ましくなく、ガラス基板とワイヤとの間に接着剤を充填し、接着剤層82によりガラス基板とワイヤとを接合することが好ましい。この接着剤層82を形成するための接着剤としては後記の接着剤層81を形成するための接着剤と同様のものを用いることができる。

[0058] 第1集電電極71は、図11のように、第1透光性導電層211と第2透光性導電層212との間に設けられ、且つ第1集電電極71の一部は透光性基板1及び第1透光性導電層211に埋め込まれ、他部は第2透光性導電層212と接するように配設することもできる。金属ワイヤが透光性基板1及び第1透光性導電層211に埋め込まれる割合は特に限定されないが、50~90%、特に60~90%、更に65~80%とすることができる。この割合が50~90%であれば、第1集電電極71を透光性基板1及び第1透光性導電層211によって十分に保持することができる。また、この形態ではワイヤは透光性

導電層21に埋設され、ワイヤと透光性導電層21とは確実に接続され、集電効率が向上する。

[0059] この第1集電電極71の場合、樹脂基板であるときは、成形型内にワイヤを配置し、透光性基板1の表面に設けられた第1透光性導電層211をワイヤに当接させて成形することで、ワイヤの一部を透光性基板1及び第1透光性導電層211に埋め込み、その後、ワイヤの他部が露出している側の表面に第2透光性導電層212を設け、この第2透光性導電層212の表面に半導体電極3を設けることにより、第1集電電極71を図11のように配設することができる。また、第1透光性導電層211が設けられた透光性基板1の第1透光性導電層211の側の表面にワイヤを配置し、ワイヤ等を加熱し、押圧して、ワイヤの一部を透光性基板1及び第1透光性導電層211に埋め込み、その後、ワイヤの他部が露出している側の表面に第2透光性導電層212を設け、この第2透光性導電層212の表面に半導体電極3を設けることで、第1集電電極71を図11のように配設することもできる。更に、ガラス基板であるときは、透光性基板1の第1透光性導電層211が設けられた側の表面に、断面形状が三角形、四角形等の多角形及

び半円形などの集電電極を配設するための溝を形成し、この溝にワイヤを嵌め込み、この面に第2透光性導電層212を設け、この第2透光性導電層212の表面に半導体電極3を設けることにより、第1集電電極71を図12のように配設することができる。尚、第1透光性導電層211とワイヤとの間に空隙があるのは好ましくなく、第1透光性導電層211とワイヤとの間に接着剤を充填し、接着剤層82により第1透光性導電層211とワイヤとを接合することが好ましい。

- 第1集電電極71は、図13のように、透光性導電層21の表面側に設けられ、且つ第 [0060] 1集電電極71の一部は透光性基板1及び透光性導電層21に埋め込まれ、他部は 接着剤層81により覆われるように配設することもできる。接着剤層81を設けるための 接着剤は特に限定されず、アクリル系接着剤、ウレタン系接着剤、エポキシ系接着剤 等を用いることができる。この接着剤は、導電性を有していても、導電性を有していな くてもよいが、集電効率をより向上させるためには導電性を有していることが好ましい 。この導電性を有する接着剤は、上記の接着剤にタングステン、ニッケル、チタン、白 金、 金等の貴金属などの粉末等を配合し、 調製することができる。 また、接着剤は、 電解質等に対して十分な耐腐食性を有するものであることが好ましい。この金属とし ては、導電性及び耐腐食性に優れるタングステンが特に好ましい。金属ワイヤが透光 性基板1及び透光性導電層21に埋め込まれる割合は特に限定されないが、50〜9 0%、特に60~90%、更に65~80%とすることができる。この割合が50~90%であ れば、第1集電電極71を透光性基板1及び透光性導電層21によって十分に保持す ることができる。また、透光性導電層21と確実に接続させることができ、集電効率を向 上させることができる。
- [0061] この第1集電電極71の場合、樹脂基板であるときは、成形型内にワイヤを配置し、透光性基板1の表面に設けられた透光性導電層21をワイヤに当接させて成形することで、ワイヤの一部を透光性基板1及び透光性導電層21に埋め込み、その後、ワイヤの他部が露出している側の表面及びその周縁の透光性導電層21の表面に接着剤層81を設け、更に透光性導電層21及び接着剤層81の表面に半導体電極3を設けることにより、第1集電電極71を図13のように配設することができる。また、透光性導電層21が設けられた透光性基板1の透光性導電層21の側の表面にワイヤを配置

し、ワイヤ等を加熱し、押圧して、ワイヤの一部を透光性基板1及び透光性導電層21に埋め込み、その後、ワイヤの他部が露出している側の表面及びその周縁の透光性 導電層21の表面に接着剤層81を設け、更に透光性導電層21及び接着剤層81の 表面に半導体電極3を設けることで、第1集電電極71を図13のように配設することも できる。更に、ガラス基板であるときは、透光性基板1の透光性導電層21が設けられ た側の表面に、断面形状が三角形、四角形等の多角形及び半円形などの集電電極 を配設するための溝を形成し、この溝にワイヤを嵌め込み、その後、ワイヤの他部が 露出している側の表面及びその周縁の透光性導電層21の表面に接着剤層81を設 け、更に透光性導電層21及び接着剤層81の表面に半導体電極3を設けることにより 、第1集電電極71を図14のように配設することができる。尚、透光性導電層21とワイヤとの間に空隙があるのは好ましくなく、透光性導電層21とワイヤとの間に接着剤を 充填し、接着剤層82により透光性導電層21とワイヤとを接合することが好ましい。

- [0062] 第1集電電極71は、図15のように、透光性導電層21の表面に当接して配置され、 且つ接着剤層81により透光性導電層21に固定されるように配設することもできる。接 着剤層81を設けるための接着剤としては前記のものを用いることができるが、第1集 電電極71が透光性導電層21に当接しているのみであるため、接着剤は特に十分な 導電性を有しているものであることが好ましい。更に、接着剤が電解質等に対する耐 腐食性を有していることが好ましい。
- [0063] この第1集電電極71の場合、樹脂基板及びガラス基板のいずれであっても、透光性導電層21の表面にワイヤを当接させて配置し、その後、接着剤層81によりワイヤを透光性導電層21に固定し、更に透光性導電層21及び接着剤層81の表面に半導体電極3を設けることで、第1集電電極71を図15のように配設することができる。尚、図15では、接着剤層81は、ワイヤが透光性導電層21と当接している部分を除くワイヤの周面の全体を覆っているが、両側面側より下方のみを覆っている等であってもよい。
- [0064] 第2集電電極72は、図16のように、基板4と触媒層51との間に設けられ、且つその 一部は基板4に埋め込まれ、他部は触媒層51と接するように配設することができる。 ワイヤが基板4に埋め込まれる割合は特に限定されないが、50~90%、特に60~9

0%、更に65〜80%とすることができる。この割合が50〜90%であれば、第2集電電極72を基板4によって十分に保持することができる。また、触媒層51と確実に接続させることができ、集電効率を向上させることができる。

第2集電電極72を設ける方法は特に限定されない。セラミック基板である場合は、 [0065] 焼成により基板4となるセラミックグリーンシートの一面にワイヤを配置し、ワイヤを押 圧(この押圧時に必要に応じて加熱することもできる。)してワイヤの一部が埋め込ま れた基板を作製し、その後、セラミックの種類に応じた温度で焼成し、次いで、基板 のワイヤの他部が露出している側の表面に触媒層51を設けることで、第2集電電極7 2を図16のように配設することができる。尚、タングステンは焼成温度では酸化してし まうため、焼成雰囲気を不活性雰囲気又は還元雰囲気とする必要がある。一方、樹 脂基板である場合は、成形型内にワイヤを配置し、この成形型を用いて基板を成形 することで、ワイヤの一部が埋め込まれた基板を作製し、その後、この基板のワイヤの 他部が露出している側の表面に触媒層51を設けることにより、第2集電電極72を図1 6のように配設することができる。また、予め所定形状の樹脂基板を作製し、この樹脂 基板の一面にワイヤを配置し、ワイヤを加熱し、押圧して、ワイヤの一部が埋め込ま れた基板を作製し、その後、この基板のワイヤの他部が露出している側の表面に触 媒層51を設けることで、第2集電電極72を図16のように配設することもできる。更に、 ガラス基板である場合は、基板の一面に、断面形状が三角形、四角形等の多角形及 び半円形などの集電電極を配設するための溝を形成し、この溝にワイヤを嵌め込み 、この面に触媒層51を設けることにより、第2集電電極72を図17のように配設するこ とができる。尚、ガラス基板とワイヤとの間に空隙があるのは好ましくなく、ガラス基板 とワイヤとの間に接着剤を充填し、接着剤層82によりガラス基板とワイヤとを接合する ことが好ましい。

[0066] 第2集電電極72は、図18のように、基板4と導電層22との間に設けられ、且つその 一部は基板4に埋め込まれ、他部は導電層22と接するように配設することもできる。 ワイヤが基板4に埋め込まれる割合は特に限定されないが、50~90%、特に60~9 0%、更に65~80%とすることができる。この割合が50~90%であれば、第2集電 電極72を基板4によって十分に保持することができる。また、導電層22と確実に接続 させることができ、集電効率を向上させることができる。

この第2集電電極72の場合、セラミック基板であるときは、焼成により基板4となるセ [0067] ラミックグリーンシートの一面にワイヤを配置し、ワイヤを押圧(この押圧時に必要に応 じて加熱することもできる。)してワイヤの一部が埋め込まれた基板を作製し、その後、 セラミックの種類に応じた温度で焼成し、次いで、ワイヤの他部が露出している側の 表面に導電層22を設け、この導電層22の表面に触媒層51を設けることで、第2集電 電極72を図18のように配設することができる。尚、タングステンは焼成温度では酸化 してしまうため、焼成雰囲気を不活性雰囲気又は還元雰囲気とする必要がある。一 方、樹脂基板であるときは、成形型内にワイヤを配置し、この成形型を用いて基板を 成形することで、ワイヤの一部が埋め込まれた基板を作製し、その後、ワイヤの他部 が露出している側の表面に導電層22を設け、この導電層22の表面に触媒層51を設 けることにより、第2集電電極72を図18のように配設することができる。また、予め所 定形状の樹脂基板を作製し、この樹脂基板の一面にワイヤを配置し、ワイヤを加熱し 、押圧して、ワイヤの一部が埋め込まれた基板を作製し、その後、この基板のワイヤ の他部が露出している側の表面に導電層22を設け、この導電層22の表面に触媒層 51を設けることで、第2集電電極72を図18のように配設することもできる。更に、ガラ ス基板であるときは、基板4の表面に、断面形状が三角形、四角形等の多角形及び 半円形などの集電電極を配設するための溝を形成し、この溝にワイヤを嵌め込み、こ の面に導電層22を設け、この導電層22の表面に触媒層51を設けることにより、第2 集電電極72を図19のように配設することができる。 尚、ガラス基板とワイヤとの間に 空隙があるのは好ましくなく、ガラス基板とワイヤとの間に接着剤を充填し、接着剤層 82によりガラス基板とワイヤとを接合 することが好ましい。

[0068] 第2集電電極72は、図20のように、導電層22の内部に設けられ、且つその一部は 基板4及び第1導電層221に埋め込まれ、他部は第2導電層222と接するように配設 することもできる。ワイヤが基板4及び第2導電層221に埋め込まれる割合は特に限 定されないが、50~90%、特に60~90%、更に65~80%とすることができる。この 割合が50~90%であれば、第2集電電極72を基板4及び第1導電層221によって

十分に保持することができる。また、導電層22と確実に接続させることができ、集電 効率を向上させることができる。

この第2集電電極72の場合、セラミック基板であるときは、第1導電層221が設けら [0069] れたセラミック基板の第1導電層221の側の表面にワイヤを配置し、ワイヤ等を押圧(この押圧時に必要に応じて加熱することもできる。)してワイヤの一部をセラミック基板 及び第1導電層221に埋め込み、その後、ワイヤの他部が露出している側の表面に 第2導電層222を設けることで、第2集電電極72を図20のように配設することができ る。一方、樹脂基板であるときは、成形型内にワイヤを配置し、基板4の表面に設けら れた第1導電層221をワイヤに当接させて成形することで、ワイヤの一部を基板4及 び第1導電層221に埋め込み、その後、ワイヤの他部が露出している側の表面に第2 導電層222を設けることにより、第2集電電極72を図20のように配設することができる 。また、第1導電層221が設けられた基板4の第1導電層221の側の表面にワイヤを 配置し、ワイヤ等を加熱し、押圧して、ワイヤの一部を基板4及び第1導電層221に埋 め込み、その後、ワイヤの他部が露出している側の表面に第2導電層222を設けるこ とで、第2集電電極72を図20のように配設することもできる。 更に、ガラス基板である ときは、基板4の第1導電層221が設けられた側の表面に、断面形状が三角形、四角 形等の多角形及び半円形などの集電電極を配設するための溝を形成し、この溝にワ イヤを嵌め込み、この面に第2導電層222を設けることにより、第2集電電極72を図2 1のように配設することができる。尚、第1導電層221とワイヤとの間に空隙があるのは 好ましくなく、第1導電層221とワイヤとの間に接着剤を充填し、接着剤層82により第 1導電層221とワイヤとを接合することが好ましい。

[0070] 第2集電電極72は、図22のように、導電層22の表面側に設けられ、且つ第2集電電極72の一部は基板4及び導電層22に埋め込まれ、他部は接着剤層81により覆われるように配設することもできる。接着剤層81を設けるための接着剤としては前記のものを用いることができる。この接着剤は導電性を有していることが好ましい。更に、電解質等に対する耐腐食性を有していることが好ましい。ワイヤが基板4及び導電層22に埋め込まれる割合は特に限定されないが、50~90%、特に60~90%、更に65~80%とすることができる。この割合が50~90%であれば、第2集電電極72を基

板4及び導電層22によって十分に保持することができる。また、触媒層51と確実に 接続させることができ、集電効率を向上させることができる。

この第2集電電極72の場合、セラミック基板であるときは、導電層22が設けられた [0071] セラミック基板の導電層22の側の表面にワイヤを配置し、ワイヤ等を押圧(この押圧 時に必要に応じて加熱することもできる。)してワイヤの一部をセラミック基板及び導 電層22に埋め込み、その後、ワイヤの他部が露出している側の表面及びその周縁の 導電層22の表面に接着剤層81を設け、更に導電層22及び接着剤層81の表面に 触媒層51を設けることで、第2集電電極72を図22のように配設することができる。一 方、樹脂基板であるときは、成形型内にワイヤを配置し、基板4の表面に設けられた 遵電層22をワイヤに当接させて成形することで、ワイヤの一部を基板4及び導電層2 2に埋め込み、その後、ワイヤの他部が露出している側の表面及びその周縁の導電 層22の表面に接着剤層81を設け、更に導電層22及び接着剤層81の表面に触媒 層51を設けることにより、第2集電電極72を図22のように配設することができる。また 、 導電層22が設けられた基板4の導電層22の側の表面にワイヤを配置し、ワイヤ等 を加熱し、押圧して、ワイヤの一部を基板4及び導電層22に埋め込み、その後、ワイ ヤの他部が露出している側の表面及びその周縁の導電層22の表面に接着剤層81 を設け、更に導電層22及び接着剤層81の表面に触媒層51を設けることで、第2集 電電板72を図22のように配設することもできる。 更に、ガラス基板であるときは、基板 4の導電層22が設けられた側の表面に、断面形状が三角形、四角形等の多角形及 び半円形などの集電電極を配設するための溝を形成し、この溝にワイヤを嵌め込み 、その後、ワイヤの他部が露出している側の表面及びその周縁の導電層22の表面に 接着剤層81を設け、更に導電層22及び接着剤層81の表面に触媒層51を設けるこ とにより、第2集電電極72を図23のように配設することができる。 尚、導電層22とワイ ヤとの間に空隙があるのは好ましくなく、導電層22とワイヤとの間に接着剤を充填し、 接着剤層82により導電層22とワイヤとを接合することが好ましい。

[0072] 第2集電電極72は、図24のように、導電層22の表面に当接して配置され、且つ接着利層81により導電層22に固定されるように配設することもできる。接着利層81を設けるための接着剤としては前記のものを用いることができるが、第2集電電極72が

導電層22に当接しているのみであるため、接着剤は特に十分な導電性を有している ものであることが好ましい。更に、接着剤が電解質等に対する耐腐食性を有している ことが好ましい。

- [0073] この第2集電電極72の場合、セラミック基板、樹脂基板及びガラス基板のいずれであっても、導電層22の表面にワイヤを当接させて配置し、その後、接着剤層81によりワイヤを導電層22に固定し、更に導電層22及び接着剤層81の表面に触媒層51を設けることで、第2集電電極72を図24のように配設することができる。尚、図24では、接着剤層81は、ワイヤが導電層22と当接している部分を除くワイヤの周面の全体を覆っているが、両側面側より下方のみを覆っている等であってもよい。
- [0074] 尚、基板4がセラミック基板であり、このセラミック基板が接着剤層81及び接着剤層82と直接接する場合は、接着剤層81及び接着剤層82を形成するための前記の接着剤は、この接着剤を100質量%としたときに、0.5~15質量%、特に1~10質量%、更に2~5質量%のガラス成分又はセラミック基板を構成するセラミック成分を含有することが好ましい。これによりセラミック基板と第2集電電極72とをより強固に接合することができる。
- [0075] 電解質層6は少なくとも半導体電極3と触媒層51との間に保持されており、半導体電極3、第1集電電極71が多孔質であるときは、この第1集電電極71等に含浸されて保持されていてもよい。この電解質層6は、電解質溶液により形成することができる。この電解質溶液には、電解質の他、通常、溶媒及び各種の添加剤等が含有される
- [0076] 電解質層6に含有される電解質としては、(1) I とヨウ化物、(2) Br と 臭化物、(3) フェロシアン酸塩ーフェリシアン酸塩、フェロセンーフェリシニウムイオン等の金属錯体、(4) ポリ硫化ナトリウム、アルキルチオールーアルキルジスルフィド等のイオウ化合物、(5) ビオロゲン色素、(6) ヒドロキノンーキノン、などを含有する電解質が挙げられる。(1) におけるヨウ化物としては、LiI、NaI、KI、CsI、CaI 等の金属ヨウ化物、及びテトラアルキルアンモニウムヨーダイド、ピリジニウムヨーダイド、イミダブリウムヨーダイド等の4級アンモニウム化合物のヨウ素塩などが挙げられる。また、(2) における臭化物としては、LiBr、NaBr、KBr、CsBr、CaBr 等の金属臭化物、及びテトラアルキルアン

モニウムブロマイド、ピリジニウムブロマイド等の4級アンモニウム化合物の臭素塩などが挙げられる。これらの電解質のうちでは、Iと、LiI及びピリジニウムヨーダイド、イミダゾリウムヨーダイド等の4級アンモニウム化合物のヨウ素塩とを組み合わせてなる電解質が特に好ましい。これらの電解質は1種のみを用いてもよいし、2種以上を用いてもよい。

- [0077] 電解質層6に含有される溶媒は、粘度が低く、イオン易動度が高く、十分なイオン 伝導性を有する溶媒であることが好ましい。このような溶媒としては、(1)エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート等のカーボネート類、(2)3ーメチルー2ーオキサゾ リジノン等の複素環化合物、(3)ジオキサン、ジエチルエーテル等のエーテル類、(4)エチレングリコールジアルキルエーテル、プロピレングリコールジアルキルエーテル、ポリエチレングリコールジアルキルエーテル・ホリプロピレングリコールジアルキルエーテル・ホリアロピレングリコールジアルキルエーテル・ホリアロピレングリコールジアルキルエーテル等の鎖状エーテル類、(5)メタノール、エタノール、エチレングリコールモノアル
 - キルエーテル、プロピレングリコールモノアルキルエーテル、ポリエチレングリコール モノアルキルエーテル、ポリプロピレングリコールモノアルキルエーテル等のモノアル コール類、(6)エチレングリコール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポ リプロピレングリコール、グリセリン等の多価アルコール類、(7)アセトニトリル、グルタ ロジニトリル、メトキシアセトニトリル、プロピオニトリル、ベンゾニトリル類のニトリル類、(8)ジメチルスルフォキシド、スルフォラン等の非プロトン極性物質などが挙げられる。
- [0078] 電解質層6の厚さは特に限定されないが、電解質溶液により形成される場合、200 μ m以下、特に100 μ m以下、更に50 μ m以下(通常、1 μ m以上)とすることができる。この厚さが200 μ m以下であれば、変換効率を十分に高くすることができる。
- [0079] 電解質層6は、半導体電極3と触媒層51との間に配設される。電解質層6を配設する方法は特に限定されないが、電解質層6が電解質溶液により形成される場合、透光性導電層21と基板4又は触媒層51との間、導電層22が設けられるときは、透光性導電層21と基板4、触媒層51又は導電層22との間を、半導体電極3の周囲において樹脂又はガラスにより封着し、形成される密閉空間に電解質溶液を注入し、配設することができる。この密閉空間への電解質溶液の注入は、第1基体101又は第2基

体102に設けられた注入口から行うことができる。注入口は、第1基体101及び第2 基体102のいずれの側に設けてもよいが、穿孔し易い側に設けることが好ましい。例 えば、透光性基板1がガラス基板である場合は穿孔が容易ではなく、一方、基板4が セラミック基板である場合はガラス基板等に比べて穿孔し易い。特に、セラミック基板 では、未焼成シートのうちに穴開けパンチ等を用いて極めて容易に穿孔することもで きる。そのため、基板4がセラミック基板であるときは、第2基板102の側に注入口を 設けることが好ましい。尚、注入口は1個でよいが、空気抜きのため更に他の孔を設 けることもできる。このように空気抜きのための孔を設けることで、電解質溶液をより容 易に注入することができる。

- [0080] 半導体電極3の周囲の封着に用いられる樹脂としては、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、ポリイミド樹脂、熱硬化性ポリエステル樹脂等の熱硬化性樹脂が挙げられる。更に、この封着はガラスにより行うこともでき、特に長期の耐久性を必要とする太陽電池では、ガラスにより封着することが好ましい。
- [0081] 以上のように、本発明の実施形態に係る色素増感型太陽電池201-206は、少なくとも一方の少なくとも一部が透光性を有する一対の対向して配置された基板1、4と、基板1、4の間に配置された半導体電極3、第1集電電極71及び触媒層51と、少なくとも半導体電極3と触媒層51との間に保持された電解質層6とを備え、半導体電極3から集電するための集電電極71は、電解質等に対して優れた耐腐食性を有するタングステンを含有するため、光電変換効率が向上するとともに、集電電極71の腐食も抑えられ、電池の耐久性が向上する。
- [0082] また、触媒層51から集電するための第2集電電極72を更に有し、該第2集電電極7 2がタングステンを含有する場合は、光電変換効率をより高くすることができる。
- [0083] 基板4と触媒層51との間に更に導電層22を有する場合は、光電変換効率をより高くすることができる。
- [0084] また、第2集電電極72が、導電層22と触媒層51との間、導電層22の内部若しくは 導電層22の表面側に設けられた場合も、光電変換効率をより高くすることができる。
- [0085] 更に、基板4がセラミックからなる場合は、この基板4が支持基板となり、強度が大きく、耐久性に優れた色素増感型太陽電池201-206とすることができる。

- [0086] 第1集電電極71及び第2集電電極72の各々の平面形状が、それぞれ格子状、櫛 歯状又は放射状である場合は、十分な透光性が保持されるとともに、集電電極として 十分に機能させることができる。
- [0087] 第1集電電極71は金属ワイヤからなり、第1集電電極71は、透光性基板1と透光性 導電層21との間に設けられ、且つ第1集電電極71の一部は透光性基板1に埋め込 まれている場合、及び透光性導電層21は、透光性基板1と接する第1透光性導電層 211と、第1透光性導電層211と接する第2透光性導電層212とからなり、第1集電電 極71は金属ワイヤからなり、第1集電電極71は、第1透光性導電層211と第2透光性 導電層212との間に設けられ、且つ第1集電電極71の一部は透光性基板1及び第1 透光性導電層211に埋め込まれている場合は、集電効率が向上し、且つ集電電極7 1が十分に固定することができる。
- [0088] また、第1集電電極71は金属ワイヤからなり、第1集電電極71は、透光性導電層2 1の表面側に設けられ、且つ第1集電電極71の一部は透光性基板1及び透光性導 電層21に埋め込まれ、他部は接着剤層81により覆われている場合、及び第1集電 電極71は金属ワイヤからなり、第1集電電極71は、透光性導電層21の表面に当接 して配置され、且つ接着剤層81により透光性導電層21に固定されている場合は、集 電電極71の形成がより容易であり、且つ集電電極71を十分に固定することができ、 集電効率を向上させることができる。
- [0089] 第2集電電極72は金属ワイヤからなり、第2集電電極72は、基板4と触媒層51との間に設けられ、且つ第2集電電極72の一部は基板4に埋め込まれている場合は、集電効率が向上し、且つ集電電極72が十分に固定することができる。
- [0090] また、第2集電電極72は金属ワイヤからなり、第2集電電極72は、導電層22と触媒層51との間に設けられ、且つ第2集電電極72の一部は基板4及び導電層22に埋め込まれている場合、及び導電層22は、基板4と接する第1導電層221と、第1導電層221と接する第2導電層222とからなり、第2集電電極72は金属ワイヤからなり、第2集電電極72は、第1導電層221と第2導電層222との間に設けられ、且つ第2集電電極72の一部が基板4及び第1導電層221に埋め込まれている場合は、集電電極72が十分に固定されるとともに、集電効率もより高めることができる。

- [0091] 更に、第2集電電極72は金属ワイヤからなり、第2集電電極72は、導電層22の表面側に設けられ、且つ第2集電電極72の一部は基板4及び導電層22に埋め込まれ、他部は接着剤層81より覆われている場合、及び第2集電電極72は金属ワイヤからなり、第2集電電極72は、導電層22の表面に当接して配置され、且つ接着剤層81により導電層22に固定されている場合は、集電電極の形成がより容易であり、且つ集電電極72を十分に固定することができ、集電効率を向上させることができる。
- [0092] 透光性基板1又は透光性導電層21と、基板4又は触媒層51との間が、半導体電極3の周囲において樹脂若しくはガラスにより封着されている場合、及び透光性基板1又は透光性導電層21と、基板4、触媒層51又は導電層22との間が、半導体電極3の周囲において樹脂若しくはガラスにより封着されている場合は、色素増感型太陽電池の使用環境及びこの太陽電池が組み込まれる製品の種類等によって封着に用いる材料を選定することで、半導体電極3及び電解質層6等を十分に保護することができ、耐久性の高い色素増感型太陽電池201-206とすることができる。

実施例

- [0093] 以下、色素増感型太陽電池201、202、204、205に係る実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
- [0094] 実施例1 以下のようにして図1-図3に示す色素増感型太陽電池201を作製した。
- [0095] (1)第1基体101の作製

縦100mm、横100mm、厚さ1mmのガラス基板を透光性基板1として、その基板1の表面に、タングステン(純度99.8質量%)を用いて、RFスパッタリングにより、幅1mm、厚さ1μmの第1集電電極71を、後工程で作製される3個の半導体電極3の各々の周囲を囲むこととなるような形状で形成した。その後、ガラス基板1の第1集電電極71が形成された面に、RFスパッタリングにより、厚さ500nmのフッ素ドープ酸化スズからなる透光性導電層21を形成した。次いで、粒径が10~20nmのチタニア粒子を含有するペースト(Solaronix社製、商品名「Ti-Nonoxide D/SP」)をスクリーン印刷法により塗布し、120℃で1時間乾燥し、その後、480℃で30分焼成して、縦80mm、横27mm、厚さ20μmのチタニア電極層(電極基体)を3個形成した。次い

で、この積層体を、ルテニウム錯体(Solaronix社製、商品名「535bis-TBA」)のエタノール溶液に10時間浸漬して、図3に一部を拡大して示すように、チタニア焼結粒子に増感色素31であるルテニウム錯体を付着させて半導体電極3を形成し、第1基体101を作製した。尚、第1集電電極71の一端部に白金からなる取り出し電極Eを付設した。

[0096] (2)第2基体102の作製

純度99.9質量%のアルミナ粉末100質量部に、焼結助剤として5質量部のマグネシア、カルシア及びシリカの混合粉末及び2質量部のバインダ並びに溶媒を配合してスラリーを調製し、このスラリーを用いてドクターブレード法によりアルミナグリーンシートを作製した。また、タングステン成分を含有するメタライズインク(タングステン成分の含有量95質量%)を用いてアルミナグリーンシートの表面にスクリーン印刷法により厚さ10μmの第2集電電極72となる面状の導電塗膜を形成した。その後、100℃で30分乾燥し、導電塗膜の表面を0.2MPaの圧力でプレスし、平滑性を向上させた。次いで、白金成分を含有するメタライズインクを調製し、このメタライズインクを用いてアルミナグリーンシート及び第2集電電極72となる導電塗膜の表面にスクリーン印刷法により厚さ500mの触媒層51となる導電塗膜を形成した。その後、還元雰囲気にて1500℃で一体焼成し、アルミナ基板4の表面に第2集電電極72及び縦80mm、横27mm、厚さ500nmの3個の触媒層51が形成された第2基体102を作製した。尚、第2集電電極72の一端部に白金からなる取り出し電極を付設した。

[0097] (3)色素増感型太陽電池201の作製

第2基体102のアルミナ基板4の触媒層51が形成されていない部分に、熱可塑性樹脂からなる厚さ60μmの接着剤シート(Solaronix社製、商品名「SX1170-60」)を配設し、その後、第1基体101を、その半導体電極3が第2基体102の触媒層51と対向するように配置し、次いで、アルミナ基板4の側を下にして100℃に調温されたホットプレートに載せ、5分加熱して第1基体101の透光性導電層21と第2基体102のアルミナ基板4とを接合し、接合部9を形成した。その後、第2基体102の所定の位置に設けられた電解質溶液の注入口からヨウ素電解液(Solaronix社製、商品名「Iodolyte PN-50」)を注入し、半導体電極3と触媒層51との間に電解質層6を形成し

、色素増感型太陽電池201を作製した。ヨウ素電解液注入後、注入口は上記の接着 剤を用いて封止した。

[0098] (4)色素増感型太陽電池201の性能評価

上記(1)~(3)により作製した色素増感型太陽電池201に、AM1.5にスペクトル 調整したソーラーシミュレータによって、照射強度100mW/cm²の擬似太陽光を照 射したところ、変換効率7.2%の特性を有していた。

[0099] 実施例2

図4のように、第1集電電極71のみを設け、第2集電電極72は設けなかった以外は 実施例1と同様にして、色素増感型太陽電池202を作製し、その性能を実施例1の 場合と同様にして評価したところ、変換効率6.0%の特性であり、実施例1と比べて やや劣っているものの、実用的に十分な性能を有していることが分かる。

[0100] 実施例3

以下のようにして図6に示す色素増感型太陽電池204を作製した。尚、この色素増 感型太陽電池204を、第1基体101の樹脂基板1の側からみた場合の概観は実施例 1における図2と同様である。

[0101] (1)第1基体101の作製

縦100mm、横100mm、厚さ1mmのポリエチレンテレフタレートからなる樹脂基板を透光性基板1として、その基板1の一面に、直径が20μmのタングステンワイヤ(第1集電電極71となる。)を平行線状の表面形状となるように配設し、その後、樹脂基板1及びタングステンワイヤを180℃に加熱し、プレス機により平面方向に圧が均等にかかるように押圧して、タングステンワイヤの断面積の約90%が樹脂基板1に埋め込まれるように成形した。その後、樹脂基板1のタングステンワイヤが埋め込まれた面に、RFスパッタリングにより、厚さ500nmのフッ素ドープ酸化スズからなる透光性導電層21を形成した。次いで、透光性導電層21の表面に、粒径が10~20nmのチタニア粒子を含有するチタニアゾルをスプレー塗布し、120℃で1時間乾燥し、縦80mm、横27mm、厚さ20μmのチタニア電極層(電極基体)を3個形成した。次いで、この積層体を、ルテニウム錯体(Solaronix社製、商品名「535bis—TBA」)のエタノール溶液に10時間浸漬して、図3に一部を拡大して示すように、チタニア焼結粒子に増

感色素31であるルテニウム錯体を付着させて半導体電極3を形成し、第1基体101 を作製した。尚、第1集電電極71の一端部に白金からなる取り出し電極を付設した。

[0102] (2)第2基体102の作製

純度99.9質量%のアルミナ粉末100質量部に、焼結助剤として5質量部のマグネ シア、カルシア及びシリカの混合粉末及び2質量部のバインダ並びに溶媒を配合し てスラリーを調製し、このスラリーを用いてドクターブレード法により縦約110mm、横 約110mm、厚さが約1.1mmのアルミナグリーンシートを作製した。その後、このア ルミナグリーンシートの表面に、直径が20 μ mのタングステンワイヤ(第2集電電極7 2となる。)を平行線状の表面形状となるように配設し、次いで、プレス機により平面方 向に圧が均等にかかるように押圧し、タングステンワイヤの断面積の約90%がアルミ ナグリーンシートに埋め込まれるように成形した。その後、窒素ガス雰囲気下、1500 ℃で5時間保持して焼成し、縦100mm、横100mm、厚さが1mmの、タングステンワ イヤが埋め込まれたセラミック基板4を作製した。次いで、上記(1)における透光性導 電層21の場合と同様にして、基板4の全面に厚さ500nmの導電層22を形成した。 尚、導電層22は透光性導電層21と同じ材質であり、同様に透光性導電層である。そ の後、導電層22の表面に、白金成分を含有するペースト(Solaronix社製、商品名「 Pt-Catalyst T/SP」)をスクリーン印刷法により塗布し、還元雰囲気下、200℃で 2時間乾燥し、その後、400℃で30分焼成して、縦80mm、横27mm、厚さ100nm の触媒層51を3個形成し、第2基体102を作製した。尚、第2集電電極72の一端部 に白金からなる取り出し電極を付設した。

[0103] (3)色素増感型太陽電池204の作製

第2基体102の導電層22の触媒層51が形成されていない部分に、熱可塑性樹脂からなる厚さ60μmの接着剤シート(Solaronix社製、商品名「SX1170-60」)を配設し、その後、第1基体101を、その半導体電極3が第2基体102の触媒層51と対向するように配置し、次いで、基板4の側を下にして80℃に調温されたホットプレートに載せ、5分加熱して第1基体101の透光性導電層21と第2基体102の導電層22とを接合し、接合部9を形成した。その後、第2基体102の所定の位置に設けられた電解質溶液の注入口からヨウ素電解液(Solaronix社製、商品名「Iodolyte PN-50」)

を注入し、半導体電極3と触媒層51との間に電解質層6を形成し、図6に示す色素増 感型太陽電池204を作製した。ヨウ素電解液を注入後、注入口は上記の接着剤を用 いて封止した。

[0104] (4)色素増感型太陽電池201の性能評価 この色素増感型太陽電池203の性能を実施例1の場合と同様にして評価したところ 、変換効率4.0%の特性を有していた。

[0105] 実施例4

図7のように、第1集電電極71のみを設け、第2集電電極72は設けなかった以外は 実施例3と同様にして色素増感型太陽電池205を作製し、その性能を実施例1の場 合と同様にして評価したところ、変換効率3.2%の特性であり、実施例1と比べてや や劣っているものの、実用的に十分な性能を有していることが分かる。

[0106] 比較例1

第1集電電極71及び第2集電電極72を設けなかった以外は実施例3と同様にして 色素増感型太陽電池を作製し、その性能を実施例1の場合と同様にして評価したと ころ、変換効率2.9%の特性であり、実施例1-4と比べてすべての特性が劣ってい ることが分かる。

- [0107] 本発明を具体的な実施例に基づいて説明してきたが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で種々の変形・変更を含むものである。
- [0108] 例えば、基板4がセラミックからなる場合、図25に示すように、半導体電極3が基板4の側に設けられた色素増感型太陽電池207としてもよい。即ち、この色素増感型太陽電池207は、第1基体103と、第2基体104と、電解質層6とを有する。第1基体103は、透光性基板1と、透光性基板1の一面に設けられた透光性導電層21と、透光性導電層21の表面に設けられた透光性触媒層52とを備える。一方、第2基体104は、基板4と、基板4の表面に設けられた導電層22と、導電層22の表面に設けられた増感色素31を有する半導体電極3とを備える。更に、色素増感型太陽電池207は、第1基体103における透光性基板1と透光性触媒層52との間に設けられた第1集電電極71及び第2基体104における基板4と導電層22との間に設けられた第2集電電極71及び第2基体104における基板4と導電層22との間に設けられた第2集電電極

72を有する。また、図26に示すように、第2集電電極72のみが設けられた色素増感型太陽電池208としてもよい。

- [0109] 色素増感型太陽電池207及び208の場合、各々の構成部材である透光性基板1、 半導体電極3、導電層22及び電解質層6は、いずれも色素増感型太陽電池205等 と同様のものとすることができる。更に、透光性触媒層52は、色素増感型太陽電池2 05等における触媒層51と同様の材質等からなり、透光性を有しておればよい。色素 増感型太陽電池207は、色素増感型太陽電池205と半導体電極3の配置位置は異 なるものの同様の方法で作製することができる。また、色素増感型太陽電池208は、 色素増感型太陽電池206と半導体電極3の配置位置は異なるものの同様の方法で 作製することができる。尚、この色素増感型太陽電池207及び208の場合、理解し易 くするため、半導体電極3が設けられていない第1基体103の側の集電電極を第1集 電電極71とし、半導体電極3が設けられている第2基体104の側に設けられた集電 電極を第2集電電極72とする。
- [0110] 更に、電解質層6は、不揮発性のイミダゾリウム塩等のイオン性液体及びこのイオン性液体をゲル化させたもの、並びにヨウ化銅、チオシアン化銅等の固体により設けることもできる。また、電解質層6の厚さは特に限定されないが、電解質溶液を用いた場合と同様に、 $200\,\mu$ m以下、特に $100\,\mu$ m以下、更に $50\,\mu$ m以下(通常、 $1\,\mu$ m以上)とすることができる。各々の場合の厚さの上限が所定値以下であれば、変換効率を十分に高くすることができる。

請求の範囲

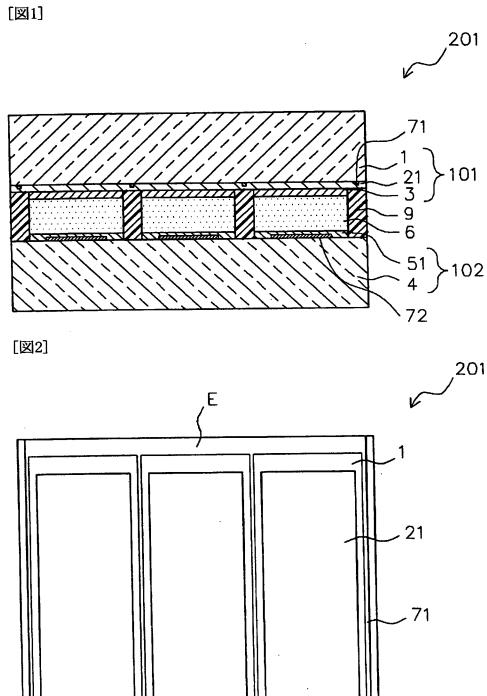
- [1] 対向して配置された一対の基板と、該基板の間に設けられた、増感色素を有する半 導体電極、該半導体電極から集電するための第1集電電極、及び触媒層と、少なくと も該半導体電極と該触媒層との間に保持された電解質体とを備え、該基板の少なく とも一方の少なくとも一部が透光性を有し、上記第1集電電極はタングステンを含有 することを特徴とする色素増感型太陽電池。
- [2] 上記触媒層から集電するための第2集電電極を更に有し、該第2集電電極がタング ステンを含有する請求項1に記載の色素増感型太陽電池。
- [3] 透光性を有する第1基板、該第1基板の表面に設けられた透光性導電層及び該透光性導電層の表面に設けられた増感色素を有する半導体電極を備える第1基体と、第2基板及び該第2基板の表面に設けられた触媒層を備え、且つ該触媒層が該半導体電極に対向するように配置された第2基体と、上記半導体電極と上記触媒層との間に設けられた電解質層と、下記(A)-(C)のいずれか:(A)上記第1基板と上記透光性導電層との間、該透光性導電層の内部若しくは該透光性導電層の表面側に設けられたタングステンを含有する第1集電電極、(B)上記第2基板と上記触媒層との間に設けられたタングステンを含有する第2集電電極、(C)少なくとも一方がタングステンを含有する、上記第1基板と上記透光性導電層との間、該透光性導電層の内部若しくは該透光性導電層の表面側に設けられた第1集電電極と上記第2基板と上記触媒層との間に設けられた第2集電電極の双方、を有することを特徴とする色素増感型太陽電池。
- [4] 上記第2基板と上記触媒層との間に更に導電層を有する請求項3に記載の色素増 感型太陽電池。
- [5] 上記第2集電電極が、上記導電層と上記触媒層との間、該導電層の内部若しくは該 導電層の表面側に設けられた請求項4に記載の色素増感型太陽電池。
- [6] 上記第2基板がセラミックからなる請求項3乃至5のうちのいずれか1項に記載の色素 増感型太陽電池。
- [7] 上記第1集電電極及び上記第2集電電極の各々の平面形状が、それぞれ格子状、 櫛歯状又は放射状である請求項3乃至6のうちのいずれか1項に記載の色素増感型

太陽電池。

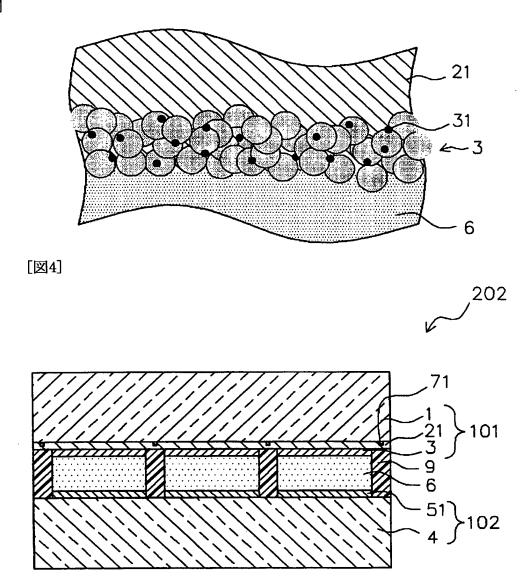
- [8] 上記第1集電電極は金属ワイヤからなり、該第1集電電極は、上記第1基板と上記透 光性導電層との間に設けられ、且つ該第1集電電極の一部が該第1基板に埋め込ま れている請求項3乃至7のうちのいずれか1項に記載の色素増感型太陽電池。
- [9] 上記透光性導電層は、上記第1基板と接する第1透光性導電層と、該第1透光性導電層と接する第2透光性導電層とからなり、上記第1集電電極は金属ワイヤからなり、該第1集電電極は、該第1透光性導電層と該第2透光性導電層との間に設けられ、且つ該第1集電電極の一部が該第1基板及び該第1透光性導電層に埋め込まれている請求項3乃至7のうちのいずれか1項に記載の色素増感型太陽電池。
- [10] 上記第1集電電極は金属ワイヤからなり、該第1集電電極は、上記透光性導電層の表面側に設けられ、且つ該第1集電電極の一部は上記第1基板及び該透光性導電層に埋め込まれ、他部は接着剤層により覆われている請求項3乃至7のうちのいずれか1項に記載の色素増感型太陽電池。
- [11] 上記第1集電電極は金属ワイヤからなり、該第1集電電極は、上記透光性導電層の表面に当接して配置され、且つ接着剤層により該透光性導電層に固定されている請求項3万至7のうちのいずれか1項に記載の色素増感型太陽電池。
- [12] 上記第2集電電極は金属ワイヤからなり、該第2集電電極は、上記第2基板と上記触 媒層との間に設けられ、且つ該第2集電電極の一部は該第2基板に埋め込まれてい る請求項3乃至11のうちのいずれか1項に記載の色素増感型太陽電池。
- [13] 上記第2集電電極は金属ワイヤからなり、該第2集電電極は、上記第2基板と上記導電層との間に設けられ、且つ該第2集電電極の一部は上記第2基板に埋め込まれている請求項4乃至11のうちのいずれか1項に記載の色素増感型太陽電池。
- [14] 上記導電層は、上記第2基板と接する第1導電層と、該第1導電層と接する第2導電層とからなり、上記第2集電電極は金属ワイヤからなり、該第2集電電極は、該第1導電層と該第2導電層との間に設けられ、且つ該第2集電電極の一部が該第2基板及び該第1導電層に埋め込まれている請求項4乃至11のうちのいずれか1項に記載の色素増感型太陽電池。
- [15] 上記第2集電電極は金属ワイヤからなり、該第2集電電極は、上記導電層の表面側

に設けられ、且つ該第2集電電極の一部は上記第2基板及び該導電層に埋め込まれ、他部は接着剤層により覆われている請求項4乃至11のうちのいずれか1項に記載の色素増感型太陽電池。

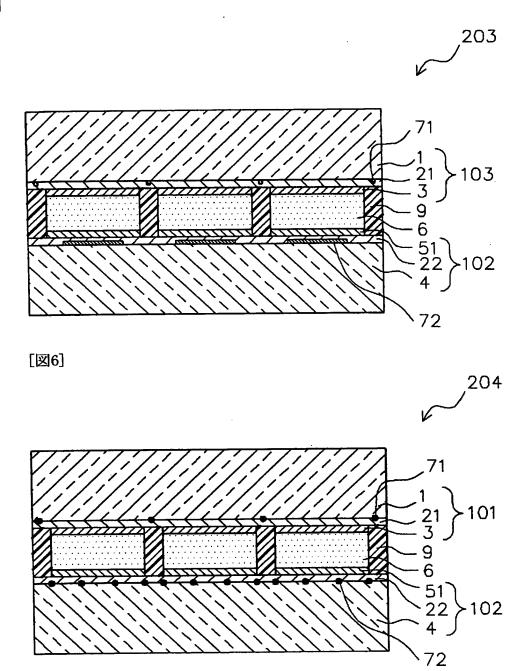
- [16] 上記第2集電電極は金属ワイヤからなり、該第2集電電極は、上記導電層の表面に 当接して配置され、且つ接着剤層により該導電層に固定されている請求項4乃至11 のうちのいずれか1項に記載の色素増感型太陽電池。
- [17] 上記第1基板又は上記透光性導電層と、上記第2基板又は上記触媒層との間が、上 記半導体電極の周囲において樹脂若しくはガラスにより封着されている請求項3乃 至16のうちのいずれか1項に記載の色素増感型太陽電池。
- [18] 上記第1基板1又は上記透光性導電層と、上記第2基板、上記触媒層又は上記導電層との間が、上記半導体電極の周囲において樹脂若しくはガラスにより封着されている請求項4乃至16のうちのいずれか1項に記載の色素増感型太陽電池。



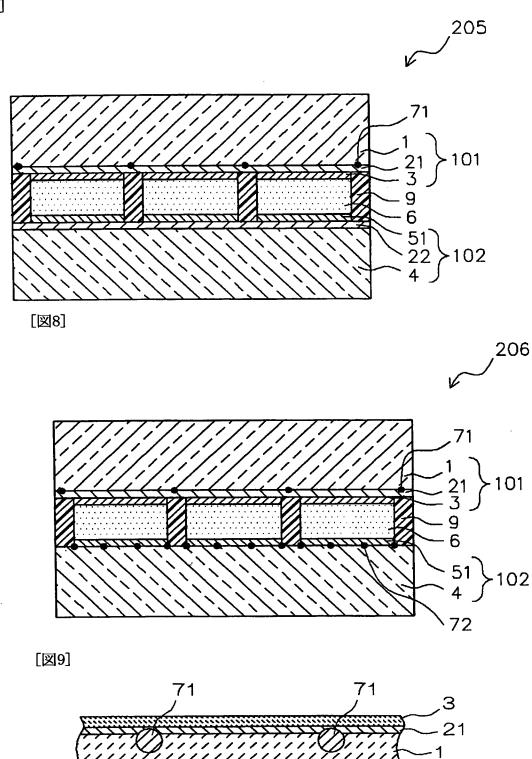
[図3]



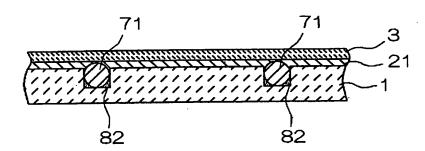
[図5]



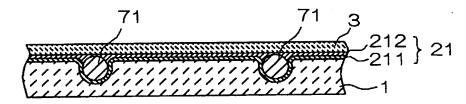
[図7]



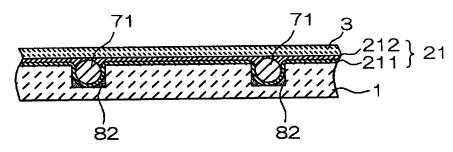
[図10]



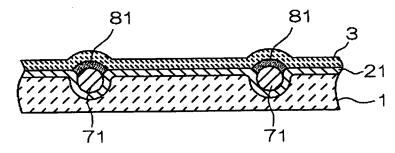
[図11]



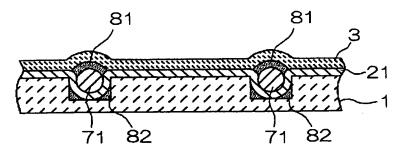
[図12]



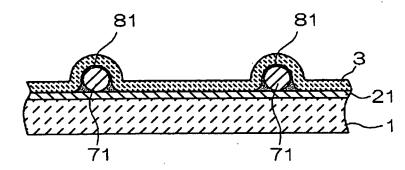
[図13]



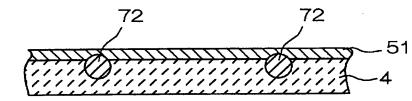
[図14]



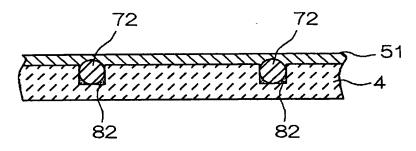
[図15]



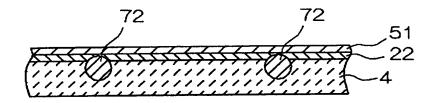




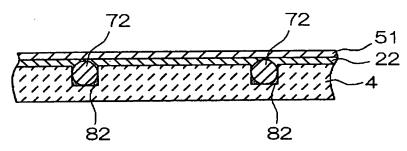
[図17]



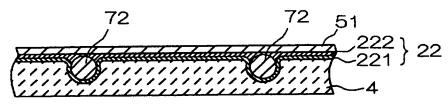
[図18]



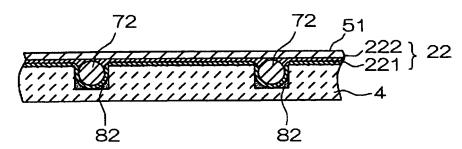
[図19]



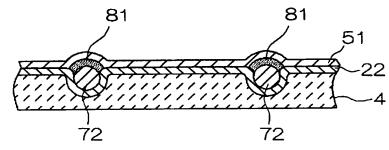
[図20]



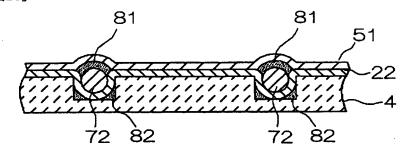
[図21]



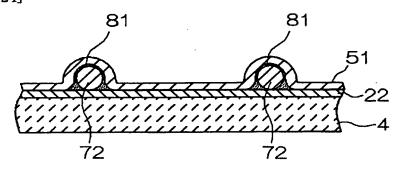
[図22]



[図23]



[図24]



[図25]

